

平成 22 年度 検索エキスパート研修 [中級 (IPDL 編)] (第 2 回) 実施結果について (お知らせ)

平成 23 年 1 月 13 日
独立行政法人
工業所有権情報・研修館

当館で実施いたしました平成22年度 検索エキスパート研修 [中級 (IPDL編)] (第2回)の結果について以下の通りお知らせ致します。

1. 研修概要

- (1) 開催日時：平成 22 年 12 月 8 日 (水) ～10 (金) (3 日間)
- (2) 開催場所：経済産業省別館
- (3) 受講者人数： 32 名
- (4) 受講証書交付人数： 30 名

2. アンケート結果

(1) 本研修についての総合評価

非常に有意義であった	14 名	48%
有意義であった	13 名	45%
あまり有意義でなかった	2 名	7%
有意義でなかった	0 名	0%

(2) 研修生からのコメント

- ・理論＋演習で濃い内容でよかった。講師の方も的確なアドバイスなど下さりよかった。実務では特許マップ作成と出願時の先行事例調査がメインですがうまく活用していきたいと思います。
- ・IPDL の検索方法、F ターム等の使い方が良くわかった。
- ・理論的説明と演習のバランスがとれていた。
- ・IPDL を利用した別の演習課題を用いたコースを設けて欲しい。

